BEST AVAILABLE COPY

1

明 細 書

シリカ充填ゴム顆粒体及びその製造方法

5 [技術分野]

本発明は、新規なシリカ充填ゴム顆粒体及びその新規な製造方法に関し、より詳しくは、ゴムとシリカ粒子との共凝固物の乾燥顆粒体よりなるシリカ充填 ゴム顆粒体であって、粉立ちが極めて少なく、しかも、取扱い性や混練性も良 好なシリカ充填ゴム顆粒体とその工業的に有利な製造方法に関する。

10

15

[背景技術]

カーボンブラックやシリカは、従来からゴムの補強用充填材(以下、単に「充填材」ともいう。)として広く使用されている。かかる充填材のゴムへの配合は、一般的に、バンバリーミキサー、オープンロール、ニーダー等の混練装置を用いて行なう、「乾式法」が広く行なわれている。

ところが、上記乾式法では、充填材を充填したゴム組成物を得るためには多 大な混練エネルギーと時間とを必要とする。その理由として、スチレン・ブタ ジエン共重合ゴムやブタジエンゴムなどのゴムの形態が、ベール状の形態であ り、混練初期に多大のシェアを必要とし、多量の充填材を混練の困難なかかる ゴム中に分散させなければならないということが挙げられる。

20

上記乾式法における混練エネルギーと時間を低減するために、ゴムラテックスと充填材とを適当な割合で混合した後、ゴムラテックス中のゴムを酸や塩などの凝固剤などを用いて凝固させることによって、該凝固したゴム中に充填材を均一に取り込ませる、いわゆる「共凝固」により、充填材を含有したゴム組成物を得る方法が検討されている。

10

15

20

25

シリカを充填材として含有するゴムとの共凝固物を得る方法に関しては、 シリカをアルキルトリメチルアンモニウム塩で処理する方法(特許文献1)、 シリカをシリル化剤とともにゴムラテックス中に分散させる方法(特許文献 2)、シリカを有機ケイ素化合物で処理する方法(特許文献3参照)、シリカをカチオン性高分子で処理する方法(特許文献4参照)などが提案されている。

しかし、上記特許文献には、得られる共凝固物について、固液分離から乾燥までの具体的方法、及び得られるシリカ充填ゴムの形態についての開示はない。

前記シリカとゴムとの共凝固物について、従来のカーボンブラックの共凝固物において一般的な技術として採用されている熱風乾燥後、ベール成形という方法により乾燥物を得ようとした場合、ゴム中におけるシリカ同士の相互作用が強いために、極めて堅固なブロックとして得られ、かかるブロックは、成形時の破砕、混練が困難であるという問題を有する。また、製法的にも、シリカは上記したように親水性であるために、得られる共凝固物の含水率が高く、乾燥に長時間を要するため工業的な実施においても問題を有する。

これらの問題は、シリカがカーボンブラックに対して親水性が極めて高いことに起因するものである。

一方、シリカとゴムとの共凝固により得られた共凝固物含有液をそのまま、 或いは濃縮して、これを噴霧乾燥する方法、或いは、フィルタープレスまたは 遠心分離機で十分に脱水した後流動床中で流動乾燥する方法などにより、粉末 状のシリカ充填ゴムを得る方法(特許文献5参照)、さらに、前記固液分離後 の共凝固物を成形することによって、ペレット状のシリカ充填ゴムを得る方法 が開示されている(特許文献6参照)。

しかしながら、前記噴霧乾燥によって得られた粉末は、平均粒径が100

10

15

25

μm前後と比較的小さく粉塵が発生し易く、また、静電気により装置へ付着するために計量ミスが発生するなどの問題を有する。

また、前記流動床による乾燥によって得られた粉末は、ケークの粉砕の仕方によって平均粒径は適宜ある程度調整することが可能であるが、流動床中で 互着するものやさらに微粉化するものがあり、得られた粉末の粒度分布は広く なる。したがって、上記噴霧乾燥によって得られた粉末と同様、微粉による粉 塵の発生、静電気による装置へ付着等の問題を有する。

前記ペレットは、これを乾燥した後にかなり硬くなり、その粒径も通常5mm~10mmと大きいために、混練初期のシェアを低減する効果が小さい。また、ペレットの互着性が強い場合は、保存中にブロッキングし易い傾向があり、製法的にもペレット化するための工程を別途必要とするという問題を有している。

特許文献1:米国特許4482657号明細書

特許文献2:特開平11-286577号公報

特許文献3:特開平10-231381号公報

特許文献4:特開2003-113250号公報

特許文献5:特開2000-351847号公報

特許文献6:特開2003-160668号公報。

20 [発明の開示]

る。

従って、本発明の目的は、ゴムとシリカ粒子との共凝固物が、含有される微 粉が極めて少ない乾燥顆粒体の形態を採ることによって、粉立ちが極めて少な く、しかも、取扱い性や混練性も良好なシリカ充填ゴム顆粒体を提供するとと もに、該シリカ充填ゴム顆粒体の工業的に有利な製造方法を提供することにあ

10

15

20

25

本発明者等は、上記技術課題を解決すべく鋭意研究を行なってきた。その結果、ゴムラテックスとシリカとを混合、共凝固せしめて得られる共凝固物の特定の含水率よりなるケークを、特定の乾燥機を用いて該ケークに剪断力をかけながら乾燥させることによって、従来の共凝固物の乾燥物の形態として実現できなかった、微粉の存在量が少ない顆粒体が得られ、それ故、該顆粒体は、粉立ちが殆ど生じず、また、保存中のブロッキングも少なく、しかも、流動性も良好であるために取扱い性に優れ、また、従来よりゴムの混練に使用される混練装置によって好適に混練作業が実施できることを見出し、本発明を完成するに至った。

即ち、本発明によれば、ゴムとシリカ粒子との共凝固物の乾燥顆粒体であって、フルイ分け法による平均粒子径(D50)が 300μ m $\sim 3000\mu$ mであり、かつ、D50± (D50×0.5)の範囲に占める顆粒体の重量割合が50重量%以上であることを特徴とするシリカ充填ゴム顆粒体が提供される。

また、本発明は、上記シリカ充填ゴム顆粒体の製造方法を含む、工業的に極めて有利なシリカ充填ゴム顆粒体の製造方法を提供する。

また、本発明によれば、含水率40~80重量%であるシリカとゴムとの共 凝固物のケークを、攪拌翼を有する間接加熱式の容器を備えた乾燥機中に供給 して、該攪拌翼にてケークに煎断力をかけながら攪拌し、乾燥することを特徴 とするシリカ充填ゴム顆粒体の製造方法が提供される。

特に、上記本発明の製造方法において、共凝固物の含有液を濾過して得られるケークの含水率を55~80重量%に調整して上記乾燥を実施することにより、粒度が極めて均一に揃い、且つ略球状を成すシリカ充填ゴム顆粒体を得ることができ、かかるシリカ充填ゴム顆粒体は、意匠的にも優れると共に、流動性等の取扱い性、成形時の混練性において、特に優れたものである。

ここで、「略球状」とは、真球度0.6以上の形状をいい、該真球度は粒子

. 5

の長径 (D_L) と短径 (D_s) との比 (D_s/D_L) から求めたものである。

[図面の簡単な説明]

第1図は、実施例3の方法によって得られた顆粒状のシリカ充填ゴムの粒子 構造を示す光学顕微鏡写真である。

[発明を実施するための最良の形態]

(ゴム)

5

10

15

20

25

本発明で用いられるゴムは、シリカとの共凝固物を得ることが可能なゴムが特に制限無く使用できる。前記ゴムを具体的に例示すると、ブタジエンゴム、イソプレンゴム、ブタジエン・イソプレン共重合ゴム、スチレン・ブタジエン共重合ゴム、スチレン・ブタジエン・イソプレン共重合ゴム、アクリロニトリル・ブタジエン共重合ゴム、アクリロニトリル・ブタジエン共重合ゴム、アクリロニトリル・スチレン・ブタジエン共重合ゴムなどのジエン系ゴム;クロロプレンゴム;ブチルゴム;アクリルゴムなどの合成ゴムや天然ゴムが一般的である。また、これらの合成ゴムにヒドロキシル基、カルボキシル基、アルコキシシリル基、アミノ基、エポキシ基等の官能基を導入した変性ゴムも用いることができる。これらのゴムは単独で用いることも、1種以上を組み合わせて用いることもできる。

また、上記ゴムは、伸展油を混合した油展系のゴムも用いることもできる。かかる伸展油としては、ゴム工業において通常使用されるものが使用でき、パラフィン系、芳香族系、ナフテン系の石油系軟化剤、植物系軟化剤、脂肪酸などが挙げられる。 石油系軟化剤の場合には、多環芳香族の含有量が3%未満であることが好ましい。この含有量は、IP346の方法(英国のTHEINSTITUTE PETROLEUMの検査方法)により測定される。

本発明で用いられるゴムのムーニー粘度 (ML1+4, 100℃) は、10

10

15

20

25

~200、好ましくは30~150の範囲であることが好ましい。

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体をタイヤ用途に用いる場合には、タイヤの性能を勘案すると、スチレン・ブタジエン共重合ゴム、ブタジエンゴムなどのジエン系ゴムを用いることが好適である。

(シリカ)

本発明において、シリカは、ゴムに充填材として添加されるシリカが特に制限なく使用される。例えば、珪酸アルカリと鉱酸との中和反応による、所謂、湿式法により製造される沈降シリカ、四塩化珪素を酸水素炎中で燃焼させて得られる乾式シリカ、テトラメトキシシランやテトラエトキシシラン等の珪素のアルコキシドを酸性あるいはアルカリ性の含水有機溶媒中で加水分解することによって得られるゾルーゲル法シリカなどが挙げられる。また、沈降シリカにおいては、湿式法で、鉱酸の一部もしくは代わりに硫酸アルミニウムを用いて中和反応させた金属塩を多く含有した沈降シリカも用いることもできる。これらのシリカは、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

これらのシリカのうち、ゴムの補強性、生産性に優れる沈降シリカが本発明 において好適である。

上記沈降シリカについて、さらに詳細に説明すれば、窒素の吸着法により測定した比表面積(S_{BET})は、 $70\sim300\,\mathrm{m}^2$ /gであるのが好ましく、 $80\sim280\,\mathrm{m}^2$ /gであるのがより好ましく、 $90\sim260\,\mathrm{m}^2$ /gであるのが最も好ましい。

また、上記シリカのセチルトリメチルアンモニウムブロマイド(CTAB) の吸着により測定した比表面積(S_{CTAB})は、 $60\sim300\,\mathrm{m}^2$ /gであるのが好ましく、 $70\sim280\,\mathrm{m}^2$ /gであるのがより好ましく、 $80\sim260\,\mathrm{m}^2$ /gであるのが最も好ましい。

さらに、上記シリカのジブチルフタレート吸油量(以下、単に「吸油量」ともいう)は $100\sim400\,\mathrm{m}\,\mathrm{l}/100\,\mathrm{g}$ のものが好ましく、 $110\sim350\,\mathrm{m}\,\mathrm{l}/100\,\mathrm{g}$ のものがより好ましく、 $120\sim300\,\mathrm{m}\,\mathrm{l}/100\,\mathrm{g}$ であるものが最も好ましい。

5

上記した範囲の比表面 0 積、吸油量を有するシリカを用いた場合、得られるシリカ充填ゴム顆粒体及びそれを架橋してなる架橋ゴムの引張強度や耐摩耗性などの補強性が特に良好となる。また、シリカは、上記した範囲内で、異なる比表面積、吸油量を有するシリカを 2 種以上組み合わせて用いてもよい。

(共凝固物)

10

本発明において、ゴムとシリカ粒子との共凝固物は、ゴムラテックスとシリカ粒子とを上記適当な割合で混合・分散させ、ゴムラテックス中のゴムを凝固させると同時に、該凝固したゴム中にシリカを取り込ませたものであり、単純な水洗によって両者を分離することはできない程度に凝固しているものである。このことより、ゴム中にシリカが取り込まれているものと推定される。

15

上記共凝固物におけるシリカのゴムに対する割合は、得られるシリカ充填 ゴム顆粒体の硬さや架橋ゴムの物性を考慮した場合、上記ゴム100重量部に 対し、20~300重量部、好ましくは、30~250重量部、さらに好まし くは、40~200重量部が一般的である。

(シリカ充填ゴム顆粒体の特徴)

20

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体の特徴は、その粒度分布にある。即ち、本発明のシリカ充填ゴム顆粒体は、上記共凝固物よりなり、フルイ分け法による平均粒子径 (D50) が300 μ m~3000 μ m、好ましくは、500~2000 μ mであり、かつ、上記D50± (D50×0.5) の範囲に占める顆粒体の重量割合が50重量%以上、好ましくは80重量%であることを特徴とする。

10

15

20

25

尚、上記平均粒子径 (D50) は、ふるい上重量積算残存率が50%となる 数値で表される。

このような粒度分布を有するゴムとシリカ粒子との共凝固物よりなるシリカ 充填ゴム顆粒体は、本発明によって初めて提案されたものであり、従来のペレット状、粉状、或いはベール状の共凝固物に比べ、次のような利点を有する。

1)ペレット状に対する優位点

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体は、流動性が良好であることから搬送が容易となり、また、混練初期のエネルギーを低減できる。

2) 粉末状に対する優位点

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体を用いると、混練の際に粉塵の発生が少なく、また、静電気による装置への付着が少ないことから、自動計量の際の精度が高い。

3) ベール状に対する優位点

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体を用いると、混練時間及び混練エネルギーを 低減できることから、生産性を向上させることができる。

即ち、上記共凝固物の平均粒子径が300μm未満である場合は、粉塵が発生し易く、取扱い性、特に作業時の発塵が問題となる。また、該共凝固物の平均粒子径が3000μmを超えた場合、流動性の低下、混練初期のエネルギーの低減効果が少ないなどが懸念される。

また、上記D50±(D50×0.5)の範囲に占める顆粒状乾燥体の重量 割合が50重量%未満の場合、前記微粉や粗粒の増加により、上述した粉末状 において問題となる粉塵の発生、装置への粉末の付着、等の問題が複合化して 起こる。

また、本発明のシリカ充填ゴム顆粒体におけるさらに好ましい態様としては、 200μ m以下の微粉が30重量%以下、好ましくは、20重量%以下の

10

15

20

25

9

ものである。

(シリカ充填ゴム顆粒体の製造方法)

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体の製造方法は、特に制限されるものではないが、工業的に有利な製造方法として、シリカとゴムとの共凝固物の含有液をろ過して得られる、含水率40~80重量%のケークを、攪拌翼を有する間接加熱式の容器を備えた乾燥機中に供給して、該攪拌翼にてケークを攪拌しながら乾燥する方法が挙げられる。

本発明において用いられるシリカとゴムとの共凝固物の含有液は、シリカとゴムラテックスを混合、共凝固せしめて得られる含有液が特に制限無く使用される。上記シリカとゴムとの共凝固物を得る方法については、ゴム中にシリカが均一に取り込まれた共凝固物を得る方法であれば何等制限されず、公知の技術が適用できる。例えば、前記した米国特許4482657号明細書、特開平11-286577号公報、特開平10-231381号公報、特開2003-113250号公報に記載されている方法を用いることができる。即ち、シリカをアルキルトリメチルアンモニウム塩、シリル化剤、有機ケイ素化合物、カチオン性高分子で処理することによって、ゴムとの親和性を向上させたシリカの水性懸濁液とゴムラテックスとを混合し、シリカとゴムを共凝固させる方法等が挙げられる。

一般に、上記方法により得られるシリカとゴムとの共凝固物の含有液は、固形分濃度が $2\sim20$ 重量%であり、該含有液中の共凝固物の粒径は $50\sim5000\mu$ m、特に、 $80\sim2000\mu$ mのものが好ましい。以下、シリカとゴムとの共凝固物の含有液について、詳細に説明する。

(ゴムラテックス)

本発明の方法で使用されるゴムラテックスは、前記のゴムのラテックスが、特に制限無く使用できる。上記ゴムラテックスは、アニオン系乳化剤、ノニオ

10

15

. 20

25

ン系乳化剤、カチオン系乳化剤などで安定化されたゴムラテックスを用いることができる。

上記ゴムラテックス中のゴムの濃度は、特に限定されず、目的、用途に応じて適宜設定すれば良い。通常は5~80重量%の範囲が好適である。

また、上記ゴムラテックスには必要に応じて老化防止剤を含有してもよい。かかる老化防止剤としては、例えば、2,6-ジーtertーブチルー4ーメチルフェノール、オクタデシルー3ー(3',3'-ジーtertーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネートやスチレン化フェノールなどのフェノール系安定剤、2,4ービス(オクチルチオメチル)-6-メチルフェノールなどのイオウ系安定剤、N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニルーp-フェニレンジアミンなどのアミン系安定剤、2,2,4ートリメチルー1,2-ジヒドロキノリンなどのキノリン系安定剤、ヒドロキノン系安定剤、リン系安定剤などが挙げられる。

(シリカの水性懸濁液)

本発明の製造方法において、シリカの水性懸濁液を構成するシリカは、前記シリカが特に制限無く使用される。また、上記シリカの水性懸濁液におけるシリカの濃度は、3~30重量%、好ましくは、5~20重量%が適当である。

(共凝固)

また、本発明の方法において、ゴムラテックスとシリカの水性懸濁液とを混合して共凝固物を生成せしめる方法は、公知の方法が特に制限なく採用されるが、前記特開2003-113250号公報の方法を用いると、シリカがゴム中に高い確率で取り込まれるため好ましい。

即ち、ゴムラテックスとカチオン性高分子を含有するシリカの水性懸濁液と を混合すると同時に、或いは、混合した後に、ゴムラテックス中のゴムをシリカと共凝固させる方法等が推奨される。

10

15

20

25

特に、アニオン系乳化剤で安定化されたゴムラテックスを用いた場合、カチオン性高分子とアニオン系乳化剤との反応により、ゴムの一部あるいは全部がシリカと共に凝固し、均一にシリカが充填される。

前記アニオン系乳化剤で安定化されたゴムラテックスとシリカとの共凝固は、カチオン性高分子の作用によって完結させることが一般的であるが、必要に応じて、ゴムの凝固を完結させるために、硫酸、燐酸、塩酸などの無機酸;蟻酸、酢酸、酪酸などの有機酸;硫酸アルミニウムなどのルイス酸;などの酸、塩化ナトリウム、塩化カルシウムなどの塩を用いることができる。

(ケークの含水率の調整)

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体の製造方法において、前述の方法によって得られたシリカとゴムとの共凝固物含有液は、含水率が40~80重量%、好ましくは45~75重量%、特に、55~75重量%になるようにろ過、必要により脱水される。即ち、上記ケークの含水率が40重量%未満であると、ケークが硬くなりすぎ、解砕が困難となり粒径が大きく、粒度分布の広い顆粒体が生成し易くなる傾向がある。また、ケークの含水率が80%を超えると、乾燥機内での付着性が増大し、乾燥効率を低下させてしまう。

上記ろ過、脱水の方法は、何等制限無く、公知の装置が利用できる。例えば、スクリーン、遠心分離、デカンター、フィルタープレス等が適応できる。 これらのうち、フィルタープレスが、共凝固物含有液の濃度および粒径が変化 しても対応可能であると共に、圧搾圧力(脱水)を変えることで任意にケーク 含水率を制御できるという点で好ましい。

上記脱水にフィルタープレスを用いた場合の条件については何等制限されないが、通常、共凝固物含有液は、ポンプにより濾過圧力100~400 k P a Gでフィルタープレスの濾室に供給される。供給するポンプは特に制限されず、公知のポンプが使用できる。例えば、遠心ポンプ、ダイヤフラムポン

ı

12

プ、モーノポンプ等、何れでも良いが、モーノポンプが特に好ましい。

次に、含水率30~80重量%のケークが得られるように、濾室内に貯められたケークの圧搾操作を行う。圧搾操作時の圧力は、0~2000 k P a G が好ましく、300~1800 k P a Gがより好ましく、500~1400 k P a Gが特に好ましい。ただし、ケーク含水率が上記範囲であれば、圧搾操作を行わなくてもよい。圧搾圧力が700 k P a G までは圧縮空気が使用できるが、700 k P a Gを超えると水圧を利用して圧搾しなければならない。

(ケークの解砕)

5

10

15

20

25

本発明において、よりシャープな粒度分布を有する顆粒体を得るためには、 乾燥機に供給する前に、ケークを解砕することが好ましい。特に、含水率が 75%以下のケークを乾燥させる場合に解砕は有効である。ケークの解砕は、 特に制限を受けること無く、公知の装置が使用できる。例えば、撹拌式解砕 機、軸式解砕機、クラッシャー式解砕機、ボールミル式解砕機等何れでも良い し、場合によっては複数種の解砕機を組み合わせても構わない。また、解砕 方法(バッチ式および連続式)、撹拌機の形状、軸の形状・軸の本数・軸の長 さ、クラッシャー部の形状、ボールの数や材質等は、解砕可能であれば特に制 限を受けない。

上記の解砕機の中でも、含水率40~80%までの広範囲のケークを解砕することが可能となる撹拌式解砕機と2軸スクリュー式解砕機を組み合わせた装置が特に好ましい。

例えば、フィルタープレスから排出されたケークを撹拌式解砕機付きホッパーに受入れ、1次解砕を行う。そのホッパー下部に2軸スクリュー式解砕機を設置しておけば、そのまま2次解砕を行いながら乾燥機への投入が可能となる。特に含水率40~55%のケークを解砕する場合は、解砕の最終段階の粒径を好ましくは5mm以下、より好ましくは3mm以下、特に好ましくは

1 mm以下にした方が乾燥後の顆粒体をより均一な粒径にすることができる。 解砕の最終段階の粒径が5 mmを越えてしまうと不均一な粒径の顆粒体となり 易い。また、2軸スクリュー式解砕機は、スクリュー溝をセルフクリーニング できるため、付着性を有する含水率域にあるケークに有効である。

(乾燥)

5

10

15

20

. 25

本発明において、ケークあるいはその解砕物の乾燥は、上記ケークに剪断力をかけることが可能な、撹拌翼を有する間接加熱式容器よりなる乾燥機であれば、特に制限を受けること無く、公知の装置が使用できる。また、乾燥方式はバッチ式あるいは連続式のどちらの方式でも構わず、形状も縦型あるいは横型のどちらでも顆粒体を得ることができるが、生産性を考慮した乾燥プロセスであるならば、方式は連続式、形状は横型が好ましい。また、生産量が少ない場合、乾燥機1基で乾燥を十分完了できるが、生産量が多い場合、2基以上の乾燥機を直列に配列して乾燥させた方が、一般的に生産効率は良い。

この場合、顆粒状体が形成されるまでの乾燥を、前記撹拌翼を有する間接加熱式容器で行えばよく、その後に設置する乾燥機は何等制限されない。具体的には、その後への乾燥は、同機種あるいは剪断力が異なる(好ましくは小さい)異機種の撹拌翼を有する間接加熱式容器を2機以上配列させる態様が最も好ましいが、他の態様として、撹拌翼を有する間接加熱式容器の後に、流動床などの乾燥機を配列させてもよい。上記流動床における乾燥は、前段の煎断力をかけることが可能な、攪拌翼を有する間接加熱式容器での乾燥によってある程度強度のある顆粒体が得られているため、微粉の発生を抑えながら乾燥を行うことができる。

一般に、前記顆粒体の形成に有利な剪断力をかけることが可能な、攪拌翼を有する間接加熱式容器での乾燥時間は、含水率によっても多少異なるが、 2~30分、特に、3~20分の滞在時間とすることが好ましい。

14

更に撹拌翼を有する間接加熱式の乾燥機の具体的な態様について説明する。 一般的に、熱媒は容器の外部に設けたジャケットに供給されるが、ジャケット 以外の撹拌軸や撹拌翼にも供給した方が、伝熱面積を大きくとることが出来る ので好ましい。熱媒としては油、水蒸気、温水等が用いられる。ケークの供給 は、バッチ、間欠、連続のいずれかの方法で行えば良く、公知の供給機によっ て供給すれば、特に制限は無い。ただし、前述したように解砕機に2軸スクリ ュー式解砕機を用いれば、供給機を省略することが可能となる。

5

10

15

20

25

前記撹拌に関しては、供給されたケークあるいはその解砕物に剪断力を掛けながら攪拌し、ケークを乾燥させる構造の翼形状であれば、特に限定は無く、公知の撹拌翼を使用することができる。例えば、棒状傾斜翼、平板傾斜翼、へリカルリボン翼、アンカー翼、ディスク翼、掻き取り翼等、何れでも良い。また、撹拌軸数に関しても、特に限定は無いが、装置構造を簡素化させる目的から1~3軸が好ましい。撹拌翼周速度は、容器内の伝熱面上のケークを更新させ、伝熱効率を向上させる点から、装置上可能な範囲で速い方が好ましい。具体的には、0.3~10m/sが好ましく、2~10m/sがより好ましく、4~10m/sが特に好ましい。

さらに、上記間接加熱式の容器よりなる乾燥機における攪拌翼と容器壁面との間隙(t)mmは2~50mm、好ましくは、5~35mmとなるように調整することが、前記攪拌翼の周速において乾燥機内の共凝固物のケークにより適度な煎断力を与えることができ好ましく、これによって、粒度分布のより揃った顆粒体を得ることができる。

なお、上記乾燥機において、攪拌翼と容器壁面との間隙(t)が前記範囲となる部分は、顆粒状の形状が形成される部分であればよく、必ずしも乾燥機における全ての部分について、該間隙を上記範囲となるように調整する必要はない。具体的には、顆粒状の形状が形成される乾燥機投入口付近の部分に設けれ

10

15

20

25

ば良い。

また、乾燥におけるケークあるいはその解砕物温度は、ゴムの劣化を抑制するために、ジャケット温度あるいはケークあるいはその解砕物の供給量を調整し、130℃を超えないようにすることが好ましい。また、乾燥機の構造によっては、ジャケットを複数に分割し同温度の熱媒あるいは異温度の熱媒で制御させることにより、より安定に組成物の温度を制御することも可能である。

本発明において、ケークあるいはその解砕物を効率良く乾燥するために、 乾燥機内で蒸発した水分が再凝縮しないように、乾燥機内にガスを流通させる ことが好ましい。流通させるガスとしては空気、窒素、その他不活性ガスが挙 げられ、供給ガス温度としては、内部で結露しない温度以上であれば、特に制 限は無い。また、ガスを流す方向としては、特に制限はないが、連続式乾燥法 の場合、組成物の出口側から入口側に向けて流す方が好ましい。

上記乾燥の際の間接加熱式の容器内圧力は、特に制限はなく、常圧もしくは 減圧とすることができる。しかし、減圧下で乾燥させた方が、組成物の温度を 低く制御できるため好適である。ただし、減圧下で乾燥操作を行う場合でも、 前述したガスを流通させた方が効率的である。

本発明のシリカ充填ゴムの乾燥完了は、組成物の含水率が5重量%以下、特に、3重量%以下になった時点が好適である。含水率が5%を超えた組成物は、良好な物性が発現できないばかりか、使用時に悪影響をもたらす可能性がある。

乾燥した組成物を乾燥機から排出させる方法として、撹拌による流動もしく は移動を利用した排出が好適である。但し、連続式乾燥の場合、前述した流通 ガスをシールしなければならないため、組成物の排出部にロータリーバルブ等 を設置し、流通ガスがシールする方法が一般的である。

乾燥機からの蒸発水分と流通ガスには、粒径の小さい顆粒体が同伴する場合

10

15

20

25

があるため、乾燥機出口部に集塵装置を設置する方がより好ましい。集塵装置に関しては、特に限定は無く、公知の装置が使用できる。また、乾燥機から排出される蒸発水分及び流通ガスは、低温の凝縮器を通下させ蒸発水分のみを回収することもできる。この水分中にスチレン等の不純物を含んでいる場合には、適切な排水処理を行えばよい。この場合、本発明の乾燥方法によれば、前記噴霧乾燥、流動床による乾燥等に比べて排ガス量が少なく、かかる排ガスの処理労力を大幅に低減することができる。

(その他の添加剤)

本発明の方法によって得られるシリカ充填ゴム顆粒体は、通常、ゴムに対して配合される公知の添加剤を配合してゴム組成物とし、必要に応じて架橋して実用に供される。

かかる添加剤としては、例えば、追加の他のゴム;追加の他のシリカ;カーボンブラック、カーボンブラック表面にシリカを担持させたカーボンーシリカデュアル・フェイズ・フィラー、タルク、クレー、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、スターチなどの充填材;油展油;シランカップリング剤;架橋剤;架橋促進剤;架橋活性化剤;老化防止剤;活性剤;プロセスオイル;可塑剤;滑剤;スコーチ防止剤などの配合剤が挙げられる。また、希釈用のゴムとして前記したゴムを配合することもできる。

追加の他のゴムとしては、例えば、エピクロロヒドリンゴムなどのポリエーテルゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム、エチレンープロピレンージエンゴム、ウレタンゴム等が挙げられ、要求特性に応じて適宜選択して用いられる。これらの追加の他のゴムは、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

上記、シランカップリング剤としては、例えば、ビニルトリエトキシシラン、 *B* - (3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、

17

N-(β-アミノエチル)ー アーアミノプロピルトリメトキシシラン、3-オクタチオー1ープロピルトリエトキシシラン、ビス(3-(トリエトキシシリル)プロピル)テトラスルフィド、ビス(3-(トリエトキシシリル)プロピル)ジスルフィドなどや、特開平6-248116号公報に記載されるアートリメトキシシリルプロピルジメチルチオカルバミルテトラスルフィド、アートリメトキシシリルプロピルベンゾチアジルテトラスルフィドなどのテトラスルフィド類などを挙げることができる。混練時のスコーチを避けられるので、シランカップリング剤は、一分子中に含有される硫黄が4個以下のものが好ましい。これらのシランカップリング剤は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

5

10

15

20

25

シリカ100重量部に対するシランカップリング剤の配合量は、好ましくは $0.1\sim20$ 重量部、より好ましくは $0.5\sim15$ 重量部、最も好ましくは $1\sim10$ 重量部である。

上記カーボンブラックとしては、ファーネスブラック、アセチレンブラック、サーマルブラック、チャンネルブラック、グラファイトなどのカーボンブラックが挙げられる。これらの中でも、ファーネスブラックが好ましく、具体的にはSAF、ISAF-HS、ISAF-HS、ISAF-LS、IISAF-HS、HAF-HS、HAF-LS、FEFなどが挙げられる。

上記カーボンブラックは、それぞれ単独で、あるいは2種以上組み合わせて 用いることができる。ゴム100重量部に対するカーボンブラックの配合量 は、通常150重量部以下であり、カーボンブラックとシリカの合計で20~ 200重量部が好ましい。

上記カーボンブラックのBET比表面積は、特に限定されないが、好ましくは $30\sim200\,\mathrm{m}^2$ /g、より好ましくは $50\sim150\,\mathrm{m}^2$ /g、最も好ましくは $70\sim140\,\mathrm{m}^2$ /gである。

5

10

15

20

25

18

また、上記カーボンブラックの吸油量は、好ましくは $30\sim300m1/100g$ 、より好ましくは $50\sim200m1/100g$ 、最も好ましくは $80\sim160m1/100g$ である。

架橋剤としては、粉末硫黄、沈降硫黄、コロイド硫黄、不溶性硫黄、高分散 硫黄などの硫黄、一塩化硫黄、二塩化硫黄などのハロゲン化硫黄;ジクミルパーオキサイド、ジーセーブチルパーオキサイドなどの有機化酸化物;pーキノンジオキシム、p,pージベンゾイルキノンジオキシムなどのキノンジオキシム;トリエチレンテトラミン、ヘキサメチレンジアミンカルバメート、4,4'ーメチレンビスーロークロロアニリンなどの有機多価アミン化合物;メチロール基をもったアルキルフェノール樹脂;などが挙げられ、これらの中でも 硫黄が好ましく、粉末硫黄が特に好ましい。これらの架橋剤は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いられる。

ゴム成分100重量部に対する架橋剤の配合量は、好ましくは0.1~15 重量部、より好ましくは0.3~10重量部、特に好ましくは0.5~5重量 部である。架橋剤がこの範囲にある時に、低燃費性、補強性に優れる。

架橋促進剤としては、Nーシクロヘキシルー2ーベンゾチアジルスルフェンアミド、Nーtーブチルー2ーベンゾチアゾールスルフェンアミド、Nーオキシエチレンー2ーベンゾチアゾールスルフェンアミド、N, Nージイソプロピルー2ーベンゾチアゾールスルフェンアミドなどのスルフェンアミド系架橋促進剤;ジフェニルグアニジン、ジオルトトリルグアニジン、オルトトリルビグアニジンなどのグアニジン系架橋促進剤;ジエチルチオウレアなどのチオウレア系架橋促進剤、2ーメルカプトベンゾチアゾール、ジベンゾジチアジルスルフィド、2ーメルカプトベンゾチアゾール亜鉛塩などのチアゾール系架橋促進剤;テトラメチルチウラムモノスルフィド、テトラメチルチオウラムジスルフィドなどのチウラム系架橋促進剤;ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム、

19

ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛などのジエチルジチオカルバミン酸系架橋促進剤;イソプロピルキサントゲン酸亜鉛、ブチルキサントゲン酸亜鉛などのキサントンゲン酸系架橋促進剤;などの架橋促進剤が挙げられる。

これらの架橋促進剤は、それぞれ単独で、あるいは2種以上組み合わせて用いられるが、スルフェンアミド系架橋促進剤を含むものが特に好ましい。

ゴム成分100重量部に対する架橋促進剤の配合量は、好ましくは0.1~ 15重量部、より好ましくは0.3~10重量部、特に好ましくは0.5~5 重量部である。

架橋活性化剤としては、特に限定されないが、ステアリン酸などの高級脂肪酸や酸化亜鉛などを用いることができる。酸化亜鉛としては、表面活性の高い粒度 $5\,\mu$ m以下のものを用いるのが好ましく、粒度が $0.05\sim0.2\,\mu$ mの活性亜鉛華や $0.3\sim1\,\mu$ mの亜鉛華をあげることができる。また、酸化亜鉛は、アミン系の分散剤や湿潤剤で表面処理したものなどを用いることができる。

これらの架橋活性化剤は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を併用して用いることができる。

架橋活性剤の配合割合は、架橋活性化剤の種類により適宜選択される。ゴム成分100重量部に対する高級脂肪酸の配合量は、好ましくは0.05~15重量部、より好ましくは0.1~10重量部、特に好ましくは0.5~5重量部である。ゴム成分100重量部に対する酸化亜鉛の配合量は、好ましくは0.05~10重量部、より好ましくは0.1~5重量部、特に好ましくは0.5~3重量部である。

その他の配合剤としては、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、シリコーンオイルなどの活性剤;ワックスなどが挙げられる。

20

5

10

15

10

15

20

25

(架橋ゴム)

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体を架橋してなる架橋ゴムは、本発明によって得られるシリカ充填ゴム顆粒体に、常法に従って、各成分を混練後、架橋することによって得ることができる。例えば、シリカ充填ゴム顆粒体や他のゴム、架橋剤と架橋促進剤を除く配合剤、充填材とを混練後、その混練物に架橋剤と架橋促進剤を混合して架橋性ゴム組成物とすることができる。シリカ充填ゴム顆粒体や他のゴム、架橋剤と架橋促進剤を除く配合剤、補強材との混練時間は好ましくは30秒~30分である。また、混練温度は、好ましくは80~200℃、より好ましくは100~190℃、特に好ましくは140~180℃の範囲とする。次いで得られた混練物を、好ましくは100℃以下、より好ましくは80℃以下まで冷却した後に、それと架橋剤および架橋促進剤とを混練する。

本発明において、架橋方法は、特に限定されず、架橋ゴムの性状、大きさなどに応じて選択すればよい。金型中に架橋性ゴム組成物を充填して加熱することにより成形と同時に架橋してもよく、予め成形しておいた未架橋性ゴム組成物を加熱して架橋しても良い。架橋温度は、好ましくは120~200℃、より好ましくは140~180℃であり、架橋時間は、通常、1~120分程度である。

[発明の効果]

本発明のシリカ充填ゴム顆粒体は、微粉の存在量が低く抑えられているため、粉立ちが極めて少なく、しかも、取扱い性や混練性に優れる。また、得られるシリカ充填ゴム顆粒体を架橋した架橋ゴム組成物は、シリカとゴムとが均一に混合されているため、優れた引張り強度、耐摩耗性などの補強性に優れたものである。

したがって、本発明のシリカ充填ゴム顆粒体は、その特性を生かす各種用途、例えば、トレッド、アンダートレッド、カーカス、サイドウオール、ビード部などのタイヤ用部材;ホース、窓枠、ベルト、靴底、防振ゴム、自動車部品、免震ゴムなどのゴム部材;耐衝撃性ポリスチレン、ABS樹脂等の樹脂強化ゴム部材;などに利用できる。なかでも、タイヤ用部材として好適であり、低燃費タイヤのタイヤトレッドとして特に好適である。

[実施例]

10

15

20

25

本発明をさらに具体的に説明するために、以下に実施例および比較例を挙げて説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。なお、 実施例および比較例における各種物性は、下記の方法により測定した。

(1) 水性懸濁液中のシリカの平均粒子径、シリカとゴムとの共凝固物の平均粒子径

光散乱回折式の粒度分布測定装置(コールター社製、コールターLS-230)を用いて体積基準中位径を測定し、この値を平均粒子径として採用した。

(2) 比表面積

・窒素吸着法による比表面積(Sвет)の測定

シリカ湿ケークを乾燥器(120℃)に入れて乾燥した後、マイクロメリティクス社製のアサップ2010を使用して、窒素吸着量を測定し、相対圧 0.2における1点法の値を採用した。

・セチルトリメチルアンモニウムブロマイド (CTAB) の吸着による比表 面積 (S_{CTAB}) の測定

シリカ湿ケークを乾燥器 (120°C) に入れて乾燥した後、ASTM D 3765-92記載の方法に準じて実施した。ただし、ASTM D3765

22

-92記載の方法は、カーボンブラックのSctabを測定する方法なので、若干改良を加えた方法とした。すなわち、カーボンブラックの標品であるITRB (83.0 m²/g)を使用せず、別途にCTAB標準液を調整し、これによってエアロゾルOT溶液の標定を行い、シリカ表面に対するCTAB1分子あたりの吸着断面積を35平方オングストロームとしてCTABの吸着量から比表面積を算出した。これは、カーボンブラックとシリカとでは表面状態が異なるので、同一比表面積でもCTABの吸着量に違いがあると考えられるためである。

(3) 吸油量

5

. 10

15

20

25

- JIS K6220により求めた。
 - (4) 共重合体中のスチレン単位量
 - JIS K6383 (屈折率法) に準じて測定した。
 - (5)シリカ含有率

熱分析装置TG/DTA(セイコー電子工業製TG/DTA320)を用いて、乾燥試料の空気中での熱分解後の残分率及び150℃までの重量減少率を測定し、下記式を用いて算出した。実施例では、ゴム100重量部に対する量(重量部)に換算して記載した。測定条件は、空気中で昇温速度20℃/min、到達温度600℃、600℃での保持時間20分で行った。

シリカ含有率 (%) =燃焼残分率/ [100-(150℃までの重量減 少率)]×100

(6)シリカ充填ゴムの平均粒子径(D50)、粒度分布指標(P)、200μm 以下の微粉の重量割合(W)

振とうふるい機(田中化学機械社製)を用いて、適切な大きさの網目のふるい(JIS Z8801)6個をセットし、試料20gを入れて5分間振動した後に、各ふるい上の試料重量を測定し、ふるい上のふるい上残存率が重量

積算で50%となる粒子径 (D50)、200μm 以下の微粉の割合 (W)%、および、D50± (D50×0.5)の範囲に占める顆粒状乾燥体の重量割合 (P)%を算出した。Pの値が大きいほど粒径が均一であることを示す。

(7) 真球度

5 光学顕微鏡で得られた写真像から、代表的な粒子20個を選んで、スケールを用いて粒子像の長径(D_L)と短径(D_S)を測定し、その比(D_S/D_L)の平均値を真球度とした。

- (8) 300%モジュラス、引張強度
 - JIS K6301の引張応力試験法により測定した。
- 10 (9) 耐摩耗指数

アクロン式摩耗試験機を用い、予備擦り1000回後の重量と本擦り 1000回後の重量の減量から耐摩耗指数を算出した。耐摩耗指数が大きいほ ど、耐摩耗性に優れる。

(10) 作業性

・粉塵の発生程度

15

20

25

混練の際、特にバンバリーミキサー投入時におけるシリカ充填ゴムの粉塵の 発生の程度について、下記の評価を行なった。

- ◎ 全くなし
- 〇 僅かに発生
- △やや多量に発生
 - × 多量に発生
 - ・流動性

パウダーテスター(ホソカワミクロン株式会社製)を用いて、圧縮度、安息 角、スパチュラ角および均一度を測定し、これらの値からカー(Carr)の 流動性指数を算出した(「粉体物性図説」 昭和50年5月1日発行、粉体工

24

学研究会、日本粉体工業協会編、146~151頁参照)。この流動性指数の 数値が高いほど、流動性が良好であることを示す。

・最大トルクとなるまでの時間

シリカ充填ゴムをバンバリーミキサーに投入し、混練を開始してから混練トルクが最大となるまでの時間を測定した。この時間が短いほど、食込み易く、かつシリカがゴム中で均一になりやすいことを示す。

(11) 混練エネルギー

5

10

15

20

25

バンバリーミキサー(東洋精機製ラボプラストミル型式100C ミキサータイプB-250)において、混練に要した総エネルギーを測定した。

(SBRラテックスの製造例)

攪拌機付き耐圧反応器に脱イオン水200部、ロジン酸石鹸1.5部、脂肪酸石鹸2.1部、単量体として1,3-ブタジエン72部、スチレン28部、およびセードデシルメルカプタン0.20部を仕込んだ。反応器温度を10℃とし、重合開始剤としてジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド0.03部、ソディウム・ホルムアルデヒド・スルホキシレート0.04部を、および、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム0.01部と硫酸第二鉄0.03部とを反応器に添加して重合を開始した。重合転化率が45%に達した時点で、セードデシルメルカプタン0.05部を添加して反応を継続させた。重合転化率が70%に達した時点で、ジエチルヒドロキシルアミンを0.05部添加して反応を停止させた。

未反応単量体を水蒸気蒸留により除去した後、重合体100部に対して、老化防止剤として、オクタデシルー3ー(3,5-ジーセーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート0.8部および2,4-ビス(n-オクチルチオメチル)-6-メチルフェノール0.12部を30重量%乳化水溶液をもって添加し、固形分濃度が24%の重合体ラテックス(以下、SBRラテックス

10

15

20

25

という)を得た。

次に、その一部を取り出し、硫酸でpH3~5になるように調製しながら、 塩化ナトリウムにより、50℃で重合体ラテックスを凝固し、クラム状の重合 体を得た。このクラムを80℃の熱風乾燥機で乾燥し、固形ゴム(以下、固形 SBRという)を得た。得られたゴムのスチレン量は23.6重量%でムーニ 一粘度は52であった。上記のようにして得られた固形SBRは後記の実施例 2に用いた。

(シリカの製造例1)

温度調節機付きの1 m³ ステンレス製反応容器に珪酸ナトリウム水溶液 (SiO2 濃度:10g/L、モル比:SiO2/Na2O=3.41) 230Lを投入し、85℃に昇温した。次いで、22%硫酸73Lと珪酸ナトリウム水溶液 (SiO2 濃度:90g/L、モル比:SiO2/Na2O=3.41) 440Lを同時に120分かけて投入した。10分間熟成後、22%硫酸16Lを15分かけて投入した。上記反応は反応液温度を85℃に保持し、反応液を常時攪拌しながら行い、最終的に反応液のpHが3.2のシリカスラリーを得た。これをフィルタープレスで水洗、ろ過し、シリカ固形分が23%のシリカ湿ケーク(A)を得た。

得られたシリカ湿ケーク(A)の一部を乾燥して得たシリカ粉末(a)のBET比表面積(S_{BET})は $201m^2$ /g、であり、CTAB比表面積(S_{CTAB})は $190m^2$ /gであり、吸油量は210m1/100gであった。

上記方法で得られたシリカ湿ケーク(A)及び純水を、水性懸濁液中のシリカ固形分濃度が15%になるように、ホモジナイザーを用いてシリカ湿ケークを粉砕しながら混合し、次いで、カチオン性高分子(重量平均分子量が2万のポリジアリルメチルアンモニウムクロライド)をシリカ固形分100重量部に

10

15

20

25

対して3重量部となるように混合し、カチオン性高分子含有シリカ水性懸濁液 (I)を得た。水性懸濁液 (I)中のシリカの粒子径は、15μmであった。 (シリカの製造例2)

温度調節機付きの1 m³ ステンレス製反応容器に珪酸ナトリウム水溶液 (SiO₂ 濃度:10g/L、モル比:SiO₂/Na₂O=3.41) 200Lを投入し、95℃に昇温した。次いで、22%硫酸77Lと珪酸ナトリウム水溶液 (SiO₂ 濃度:90g/L、モル比:SiO₂/Na₂O=3.41) 455Lを同時に140分かけて投入した。10分間熟成後、22%硫酸16Lを15分かけて投入した。上記反応は反応液温度を95℃に保持し、反応液を常時攪拌しながら行い、最終的に反応液のpHが3.2のシリカスラリーを得た。これをフィルタープレスで水洗、ろ過し、シリカ固形分が25%のシリカ湿ケーク(B)を得た。

得られたシリカ湿ケーク(B)の一部を乾燥して得たシリカ粉末(b)の BET比表面積(S_{BET})は $121m^2$ /g、CTAB比表面積(S_{CTAB})は $110m^2$ /gであり、吸油量は170m1/100gであった。

上記方法で得られたシリカ湿ケーク(B)及び純水を、水性懸濁液中のシリカ固形分濃度が15%になるように、ホモジナイザーを用いてシリカ湿ケークを粉砕しながら混合し、次いで、カチオン性高分子(重量平均分子量が2万のポリジアリルメチルアンモニウムクロライド)をシリカ固形分100重量部に対して3重量部となるように混合し、カチオン性高分子含有シリカ水性懸濁液(II)を得た。水性懸濁液(II)中のシリカの粒子径は、15μmであった。

(シリカとゴムとの共凝固物含有液の製造例1)

シリカ水性懸濁液(I) 26.7kgを純水90kgで希釈し50℃に昇した。次いで、上記希釈されたシリカ水性懸濁液にSBRラテックス33.9

27

kgを攪拌下、添加して、シリカとSBRとの共凝固物の含有液(A)を得た。シリカとSBRとの共凝固物の含有液(A)中の共凝固物の平均粒子径は、100μmであった。共凝固物の含有液(A)の一部をろ過、乾燥して得た共凝固物中のシリカ含有量は49重量部であった。

(シリカとゴムとの共凝固物含有液の製造例2)

シリカ水性懸濁液(II)26.7kgを純水90kgで希釈し50℃に 昇温した。次いで、上記希釈されたシリカ水性懸濁液にSBRラテックス 33.9kgを撹拌下、添加して、シリカとSBRとの共凝固物含有液(B) を得た。シリカとSBRとの共凝固物の含有液(B)中の共凝固物の平均粒子 径は、800μmであった。共凝固物の含有液(B)の一部をろ過、乾燥して 得た共凝固物中のシリカ含有量は49重量部であった。

(シリカとゴムとの共凝固物含有液の製造例3)

シリカ水性懸濁液(I)53.4kgを純水90kgで希釈し50℃に昇温した。次いで、上記希釈されたシリカ水性懸濁液にSBRラテックス33.9kgを攪拌下、添加して、シリカとSBRとの共凝固物含有液(C)を得た。シリカとSBRとの共凝固物の含有液(C)中の共凝固物の平均粒子径は、80μmであった。共凝固物の含有液(C)の一部をろ過、乾燥して得た共凝固物中のシリカ含有量は98重量部であった。

20 実施例 1

5

10

15

シリカとゴムとの共凝固物含有液(A)を、ダイヤフラムポンプを使用してフィルタープレスに供給し、濾過圧力400kPaGかけて濾過を行った。次に700kPaGの圧縮空気を使用して圧搾を行った。その結果、ケーク含水率は51重量%であった。

25 そのケークを撹拌式解砕機付きホッパーに受入れ1次解砕を行い、次いで、

10

15

20

25

その下部に配置した2軸スクリュー式解砕機を使用し2次解砕しながら、乾燥機に連続供給を行った。2次解砕時のケーク解砕物は、そのほとんどが粒径1mm以下であった。

乾燥機は表1に示す横型内部撹拌式乾燥機(A)を使用し連続的に乾燥を 行った。横型内部撹拌式乾燥機(A)の仕様を表1、乾燥条件を表2に記載 する。

得られた顆粒状のシリカ充填ゴムの乾燥直後の温度は114℃、含水率は2.0重量%であった。シリカ充填ゴム顆粒体のD50、P、真球度、W、流動性を表4に示す。

得られたシリカ充填ゴム顆粒体は、表3に示す配合量になるように、シランカップリング剤(KBE-846、信越化学工業製)、パラフィンワックス、ステアリン酸、亜鉛華、老化防止剤(ノクラック6C:大内新興化学工業社製)を加えて、バンバリーミキサー(東洋精機製ラボプラストミル型式100CミキサータイプB-250)を用いて2分間混練した。

混練時の作業性の結果を表4に示す。混錬終了時の温度は150℃であった。次いで、加硫促進剤(ノクセラーCZ、大内新興化学工業社製)、及び硫黄を加えて、バンバリーミキサーを用いて、70℃で1分間混練後した。160℃で15分プレス加硫して試験片を作製し、各物性を測定した。

尚、最大トルクとなるまでの時間、混練エネルギー及び物性測定値は、比較 例1を100とする指数で表した。結果を表4に示す。

実施例2

シリカとゴムとの共凝固物含有液(C)を、ダイヤフラムポンプを使用してフィルタープレスに供給し、濾過圧力400kPaGかけて濾過を行った。 次に700kPaGの圧縮空気を使用して圧搾を行った。その結果、ケーク含水率は60重量%であった。

得られたシリカ充填ゴム顆粒体は、表3に示す配合量になるように各種添加 剤を配合し、実施例1と同様に混錬、加硫して試験片を作製し、各物性を測定 した。混練時の作業性の結果を表4に示す。

尚、最大トルクとなるまでの時間、混練エネルギー及び物性測定値は、比較 例1を100とする指数で表した。結果を表4に示す。

10 実施例3

5

15

20

25

シリカとゴムとの共凝固物含有液(A)を、ダイヤフラムポンプを使用してフィルタープレスに供給し、濾過圧力100kPaGかけて濾過を行った。次に250kPaGの水圧で圧搾を行った。その結果、ケーク含水率は72.5 重量%であった。

そのケークは、容易に解砕できるものであり、2軸スクリュー式解砕機のみ 使用し乾燥機に連続供給を行った。

乾燥機として横型内部撹拌式乾燥機(B)を横型内部撹拌式乾燥機(A)の 後に直列に配置し、連続的に乾燥を行った。横型内部撹拌式乾燥機(B)の仕 様を表1、乾燥条件を表2に記載する。

得られた顆粒状のシリカ充填ゴムの乾燥直後の温度は118℃、含水率は0.9重量%であった。シリカ充填ゴム顆粒体のD50、P、真球度、W、流動性を表4に示す。

得られたシリカ充填ゴム顆粒体は、表3に示す配合量になるように各種添加 剤を配合し、実施例1と同様に混練、加硫して試験片を作製し、各物性を測定 し、混練時の作業性の結果と共に表4に示す。

尚、最大トルクとなるまでの時間、混練エネルギー及び物性測定値は、比較 例1を100とする指数で表した。結果を表4に示す。

実施例4

5

10

15

20

実施例3で用いた含水率は72.5重量%のケークを用い、2軸スクリュー 式解砕機のみ使用し乾燥機に連続供給を行った。

乾燥機は横型内部撹拌式乾燥機(A)を使用し、表2に示す乾燥条件とした 以外は、実施例1と同様に連続的に乾燥を行った。

得られた顆粒状のシリカ充填ゴムの乾燥直後の温度は108℃、含水率は1.5重量%であった。シリカ充填ゴム顆粒体のD50、P、真球度、W、流動性を表4に示す。

得られたシリカ充填ゴム顆粒体は、表3に示す配合量になるように各種添加 剤を配合し、実施例1と同様に混練、加硫して試験片を作製し、各物性を測定 した。混練時の作業性の結果を表4に示す。

尚、最大トルクとなるまでの時間、混練エネルギー及び物性測定値は、比較 例1を100とする指数で表した。結果を表4に示す。

実施例5

シリカとゴムとの共凝固物含有液(B)を、ダイヤフラムポンプを使用してフィルタープレスに供給し、濾過圧力400kPaGかけて濾過を行った。次に700kPaGの圧縮空気を使用して圧搾を行った。その結果、ケーク含水率は45%であった。解砕と乾燥は、実施例1と同様に行った。ケーク解砕物はそのほとんどが粒径1mm以下であった。

得られた顆粒体のシリカ充填ゴム顆粒体の乾燥直後の温度は120℃、含水率は1.0%であった。シリカ充填ゴム顆粒体のD50、P、真球度、W、流動性を表4に示す。

25 得られたシリカ充填ゴム顆粒体は、表3に示す配合量になるように各種添加

剤を配合し、実施例1と同様に混練、加硫して試験片を作製し、各物性を測定 した。混練時の作業性の結果を表4に示す。

尚、最大トルクとなるまでの時間、混練エネルギー及び物性測定値は、比較 例1を100とする指数で表した。結果を表4に示す

比較例1

5

10

15

20

25

実施例1で用いた含水率51重量%のケークを熱風循環式の箱型乾燥機にて 110℃で5時間乾燥し、塊状のシリカ充填ゴムを得た。得られたシリカ充填 ゴムの含水率は0.9%であった。また、Wは2重量%であった。

得られたシリカ充填ゴム塊状体は、直径が5cm程度になるように粉砕後、表3に示す配合量になるように各種添加剤を配合し、実施例1と同様に混錬、加硫して試験片を作製し、各物性を測定した。混練時の作業性の結果を表4に示す。

尚、最大トルクとなるまでの時間、混練エネルギー及び物性測定値は、比較 例1を100とする指数で表した。

比較例2(流動床)

実施例1で用いた含水率51重量%のケークをそのケークを撹拌式解砕機付きホッパーに受入れ1次解砕を行い、次いで、その下部に配置した2軸スクリュー式解砕機を使用し2次解砕しながら、乾燥機に連続供給を行った。2次解砕時のケーク解砕物は、そのほとんどが粒径1mm以下であった。

乾燥機は連続式の流動床乾燥機を用い、入り口ガス温度150℃、出口ガス温度が60℃、滞留 時間30分という条件で乾燥可能となるようにケーク解砕物の供給量を設定し、連続的に乾燥を行った。得られた顆粒状のシリカ充填ゴムの乾燥直後の温度は102℃、含水率は2.0重量%であった。流動床の中で、ケーク解砕物が再度、互着したものもあった。シリカ充填ゴム粉体(A)のD50、P、真球度、W、流動性を表4に示す。

得られたシリカ充填ゴム粉体は、表3に示す配合量になるように、シランカップリング剤(KBE-846、信越化学工業製)、パラフィンワックス、ステアリン酸、亜鉛華、老化防止剤(ノクラック6C:大内新興化学工業社製)を加えて、バンバリーミキサー(東洋精機製ラボプラストミル型式100CミキサータイプB-250)を用いて2分間混練した。

混練時の粉塵発生の有無、作業性の結果を表3に示す。混錬終了時の温度は150℃であった。次いで、加硫促進剤(ノクセラーCZ、大内新興化学工業社製)、及び硫黄を加えて、バンバリーミキサーを用いて、70℃で1分間混練した。160℃で15分プレス加硫して試験片を作製し、各物性を測定した。

尚、最大トルクとなるまでの時間、混練エネルギー及び物性測定値は、比較 例1を100とする指数で表した。結果を表5に示す。

比較例3(流動床)

WO 2005/017002

5

10

15

実施例3で用いた含水率は72.5重量%のケークを用い、解砕は2軸スクリュー式解砕機のみ使用した。比較例2と同様に流動床乾燥を試みたが、含水率が多すぎるために流動床の底板に付着してしまい、うまく乾燥できなかった。

[産業上の利用可能性]

20 本発明によって得られる新規なシリカ充填ゴムは、粉立ちが極めて少なく、 静電気を帯びにくいという特徴があり、且つ、取扱性や混練性に優れているために、ゴムの補強用充填剤として有効に利用される可能性が大きい。

表1

	単位	乾燥機A	乾燥機B
全長	mm	3000	1600
胴内径	mm	150	400
撹拌軸数	本	1	1
撹拌翼形状	_	平板傾斜翼	ディスク翼
翼と壁の間隙	mm	10	4
熱媒の供給先	<u> </u>	ジャケット	ジャケット、軸、 翼
熱媒の種類	-	水蒸気	水蒸気

表2

		実施例1,2,5	実施例3	実施例3	
乾燥機	単位	乾燥機A	乾燥機A	乾燥機B	乾燥機A
被乾燥物滞在時間	分	4	4	20	6
攪拌翼周速度	m/s	4	4	0.53	3
ジャケット温度	ဗ	160	160	130	160
結露防止ガス		空気	空気	空気	窒素
結露防止ガス温度	℃.	160	160	130	160
操作圧力	kPaG	常圧	常圧	常圧	常圧

表3

	単位	実施例1,3,4,5	実施例2	比較例1	比較例2
シリカ充填ゴム顆粒体	phr	150	100	_	_
固形SBR	phr	-	50	-	_
シリカ充填ゴム塊状体	phr	_	_	150	_
シリカ充填ゴム粉末	phr	-	_	_	150
シランカップリング剤	phr	4	4	4	4
パラフィンワックス	phr	1	1	1	1
ステアリン酸	phr	2	2	2	2
亜鉛華	phr .	4	4	4	4
老化防止剤	phr	1	1	1	1
加硫促進剤	phr	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5
硫黄	phr	2	2	2	2

表4

		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5
D50 (μm)		800	700	1600	1400	800
F) (重量%)	55	74	85	84	53
〕	球度	0.74	0.75	0.84	0.85	0.68
W	V (重量%)	10	7	3	2	10
作	粉塵の発生程度	0	0	0	0	0
業	流動性	96	97	98	99	96
性	最大トルクとなる までの時間	80	82	80	79	80
混練エネルギー		85	88	86	89	82
ゴム	300% モジュラス	100	98	101	101	105
物性	引張り強度	98	97	97	98	95
	耐摩耗指数	102	97	100	101	95

表5

		比較例1	比較例2	
E	050 (μm)	-	180	
F	(重量%)	-	28	
享	球度	_	0.61	
W	/ (重量%)	2	70	
作	粉塵の発生程度	0	Δ	
業	流動性	_	78	
性	最大トルクとなる までの時間	100	9 0	
混練エネルギー		100	90	
ゴム	300% モジュラス	100	101	
物性	引張り強度	100	96	
	耐摩耗指数	100	99	

請求の範囲

1. ゴムとシリカ粒子との共凝固物の乾燥顆粒体であって、

フルイ分け法による平均粒子径 (D50) が300 μ m \sim 3000 μ mであり、

かつ、D50± (D50×0.5) の範囲に占める顆粒体の重量割合が50 重量%以上、

であることを特徴とするシリカ充填ゴム顆粒体。

- 2. D50± (D50×0.5) の範囲に占める顆粒体の重量割合が80重量%以上であり、粒子が略球状である請求項1記載のシリカ充填ゴム顆粒体。
- 3. 請求項1又は2に記載のシリカ充填ゴム顆粒体を架橋してなる架橋ゴム。
- 4. 含水率40~80重量%であるシリカとゴムとの共凝固物のケークを、攪拌翼を有する間接加熱式の容器を備えた乾燥機中に供給して、該攪拌翼にてケークに剪断力を与えながら攪拌し、乾燥することを特徴とするシリカ充填ゴム顆粒体の製造方法。
- 5. ケークを解砕して乾燥機に供給する請求項4記載のシリカ充填ゴム顆粒体の製造方法。
- 6. 攪拌翼と容器壁面との間隙(t)を2~50mmとなるように調整する請求項4又は5記載のシリカ充填ゴム顆粒体の製造方法。

5

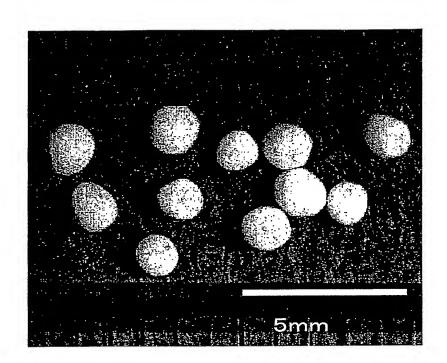
10

15

·PCT/JP2004/012242

1/1

第1図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/012242

		PCT/JP2	2004/012242		
A. CLASSIFIC Int.Cl	CATION OF SUBJECT MATTER CO8J3/12, B01J2/10				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE	B. FIELDS SEARCHED				
Minimum docum	nentation searched (classification system followed by c	lassification symbols)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Int.Cl	C08J3/12-3/16		·		
Documentation s	searched other than minimum documentation to the ext	ent that such documents are included in the	e fields searched		
Jitsuyo	Shinan Koho 1926–2004 To	oroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004		
Kokai J:		itsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004		
Electronic data h	pase consulted during the international search (name of				
		data base and, where practicable, search te	ms used)		
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	JP 2003-138025 A (Tokuyama (Corp.),	1-6		
	14 May, 2003 (14.05.03),				
	Claim 1; Par. No. [0045]				
	(Family: none)				
			•		
7					
			•		
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
	gories of cited documents:	"T" later document published after the inte	mational filing date or priority		
	efining the general state of the art which is not considered cular relevance	date and not in conflict with the application the principle or theory underlying the in	ation but cited to understand		
"E" earlier applic	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the c			
ruing date		considered novel or cannot be considered	lered to involve an inventive		
cited to esta	hich may throw doubts on priority claim(s) or which is blish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance: the ci	laimad invastina on the		
special reaso	n (as specified)	considered to involve an inventive	step when the document is		
"O" document rei	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the	documents, such combination		
the priority d	blished prior to the international filing date but later than late claimed	"&" document member of the same patent fi			
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
09 September, 2004 (09.09.04) 28 September, 2004 (28.09.04)			(28.09.04)		
		1			
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer					
_					
Facsimile No.		Telephone No.			
form PCTC/ISA/210	(second sheet) (January 2004)				

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ C08J 3/12、B01J 2/1	0
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ C08J 3/12- 3/16	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-2004年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年	
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)
C. 関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	・ 関連する 関連する
A JP 2003-138025 A 2003.05.14、【請求項1】 リーなし)	(株式会社トクヤマ) 1-6
	· .
C 欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献
国際調査を完了した日 09.09.2004	国際調査報告の発送日 28. 9. 2004
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-891 5 ⁻ 東京都千代田区霞が関三丁目 4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 森川 聡 電話番号 03-3581-1101 内線 3456

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
\square image cut off at top, bottom or sides
T FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.